第5章 培养技术与理论

桑庆亮

泉州师范学院

2018年6月1日

一、微生物反应过程的主要特征

- 反应过程的主体是微生物细胞: 微生物细胞的特性及其在 反应过程中的变化是影响反应过程的因素.
- 反应的本质是复杂的酶催化反应:
- 反应过程非常复杂:微生物细胞经历生长、繁殖、维持、 死亡等阶段,细胞的形态、组成等都是动态变化的;多条 代谢形成代谢网络;反应体系中细胞生长、基质消耗和产 物形成的复杂关系.

2 / 69

- 二、微生物反应过程的计量关系
- 1、化学计量式

营养物
$$\rightarrow$$
 细胞 $+$ 代谢产物 C 源、N 源、 O_2 、无机盐等 (目的产物、 CO_2 等)
$$CH_mO_n + aO_2 + bNH_3 \rightarrow cCH_\alpha O_\beta N_\delta + dCH_xO_yN_x + eH_2O + fCO_2$$
 CH_mO_n 是碳源的元素组成; $CH_\alpha O_\beta N_\delta$ 是无灰干菌体的元素组成; $CH_xO_yN_z$ 为代谢产物的元素组成.

3 / 69

对于以 C、H、O 构成的碳源和以 NH_3 为氮源组成的培养基,通过好氧过程仅生成 CO_2 、 H_2O 和另一种产物 P 时,可建立如下化学元素平衡方程式:

C:
$$1 = c + d + f$$

H: $m + 3b = c\alpha + dx + 2e$
O: $n + 2\alpha = c\beta + dy + e + 2f$
N: $b = c\delta + dz$

 α , β , δ 和 x, y, z 通过分析菌体和代谢产物的元素组成获取; a, f 可测定 O_2 , CO_2 的含量来获取.

根据实验数据确定的某些关系式可建立相关计量系数之间的关系,如根据需氧反应中的呼吸商 RQ建立下式:

$$RQ = \frac{CO_2$$
释放速率 $}{O_2$ 消耗速率 $= \frac{CER}{OUR} = \frac{f}{a}$

其中,呼吸商 RQ 是细胞反应中每消耗 $1 \bmod O_2$ 所产生的 CO_2 物质的量,单位 \bmod_{CO_2}/\bmod_{O_2} .

2. 得率系数: 描述微生物反应中计量关系的宏观参数之一, 用以简化描述微生物反应中各物质的计量关系.

对基质的细胞得率系数: Y_{x/s}

$$Y_{X/S} = \frac{$$
生成细胞的量 $}{$ 消耗基质的量 $} = -\frac{\Delta X}{\Delta S}$

要明确: $Y_{X/S}$ 是一个表观值,与时间跨度和中间状态无关,而只与始末状态有关.

分批培养时间为 t,则细胞得率系数

$$Y_{X/S} = \frac{\Delta X}{\Delta S} = \frac{X_t - X_0}{S_0 - S_t}$$

 X_0, X_t --起始,终止时的细胞浓度;

 S_0 , S_t ——起始,终止时的基质浓度;

分批培养过程中,基质浓度和细胞浓度不断变化,因而得率系 数随状态而改变. 在某一瞬间的细胞得率系数称为微分得率 系数或瞬间得率系数, 定义式如下:

$$Y_{X/S} = \frac{r_X}{r_S} = \frac{dX/dt}{dS/dt} = \frac{dX}{dS}$$

 r_{\star} , $r_{\rm e}$ 均为瞬时速率.

对碳的细胞得率系数 Yc: 由碳同化为细胞过程的转化效率.

$$Y_c = \frac{$$
生成细胞量 × 细胞含碳量 $}{$ 基质消耗量 × 基质含碳量 $} = \frac{X_c \Delta X}{S_c \Delta S} = Y_{X/S} \cdot \frac{X_c}{S_c}$

 X_c , S_c ——细胞、基质的含碳量;

 Y_c 仅考虑基质与菌体共同含有的碳元素,比 $Y_{X/S}$ 更合理.

 $1-Y_c$ 表示转化成细胞以外其他产物中的碳的分数.

对 ATP 的细胞得率系数 Y_{ATP} : 每生成 1 mol ATP 所增加的细胞量.

$$Y_{ATP} = \frac{\Delta X}{\Delta ATP} = \frac{\Delta X/\Delta S}{\Delta ATP/\Delta S} = \frac{Y_{X/S}}{Y_{ATP/S}}$$

大量实验发现,厌氧培养时的 Y_{ATP} 与微生物、基质的种类无关,基本为常数,即 $Y_{ATP} \approx 10 \, g/mol.$

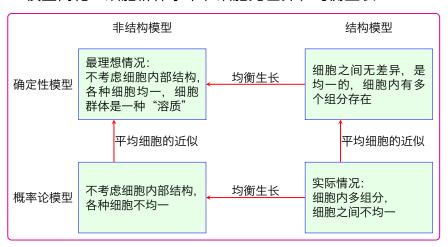
得率系数与化学计量关系

$$CH_mO_n + aO_2 + bNH_3 \rightarrow cCH_\alpha O_\beta N_\delta + dCH_x O_y N_x + eH_2O + fCO_2$$

$$Y_{X/S} = \frac{M_x}{M_s}c \quad Y_{P/S} = \frac{M_p}{M_s}d \quad Y_{X/O} = \frac{M_x}{M_o}\frac{c}{a}$$

三、微生物反应动力学的描述方法

1. 模型简化:细胞群体水平、细胞无差异、均衡生长



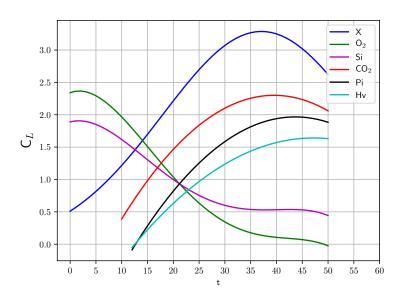
2. 反应速率的定义

典型微生物好氧反应模式如下:

$$v_sS_i + v_{O_2}O_2 + v_{X_0}X_0 \rightarrow v_xX + v_pP_i + v_CCO_2 + v_HH_v$$

其中, S_i 、 O_2 、 P_i 和 $CO_2 - -$ 基质、氧、产物和二氧化碳; X_0 、

X - -接种细胞量、细胞量; $H_{\nu} - -$ 反应热



要描述各量的消耗/积累速率,常采用绝对速率和比速率两种速率概念.

绝对速率:又称速率(r_x).如细胞积累、基质消耗、氧消耗的速率分别定义如下

$$r_{x} = \frac{dX}{dt}$$
 $r_{s} = \frac{dS}{dt}$ $r_{O_{2}} = \frac{dO_{2}}{dt}$

产物积累、二氧化碳积累、反应热积累的速率分别定义如下

$$r_p = \frac{dP}{dt}$$
 $r_C = \frac{dCO_2}{dt}$ $r_{H_v} = \frac{dH_v}{dt}$

比速率:单位细胞中细胞浓度、基质浓度、氧浓度、二氧化碳浓度、产物浓度、反应热随时间的变化.

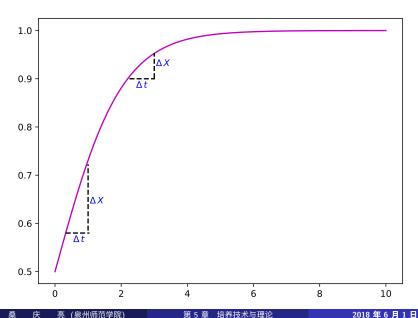
$$\mu = rac{1}{X}rac{dX}{dt} \qquad Q_s = rac{1}{X}rac{dS}{dt} \qquad Q_{O_2} = rac{1}{X}rac{dO_2}{dt}$$

$$Q_p = rac{1}{X}rac{dP}{dt}$$
 $Q_C = rac{1}{X}rac{dCO_2}{dt}$ $Q_{H_v} = rac{1}{X}rac{dH_v}{dt}$

生长阶段: 延迟期 \rightarrow 指数生长期 \rightarrow 稳定期 \rightarrow 衰亡期 各阶段营养条件不同,细胞浓度不同,最终表现为比生长速 $\overline{\mathbf{x}}$ (表观生长比速率) 不同.

$$\mu^* = \frac{1}{X} \frac{dX}{dt}$$

微生物分批培养及动力学 5.2



$$\mu = rac{dX}{dt}
ightarrow rac{dX}{X} = \mu dt$$
 积分如下:

$$\int_{X_0}^{X} \mu dt = \int_{t_0}^{t} \mu dt \rightarrow \ln \frac{X}{X_0} = \mu(t - t_0)$$

当
$$X=2\cdot X_0$$
, 且 $t_0=0$ \rightarrow $t=\frac{\ln 2}{\mu}$

即:
$$t=\frac{0.693}{u}$$
 倍增时间,记为: t_d

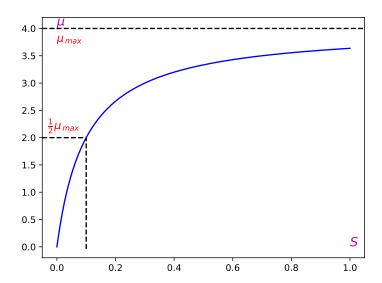
Monod 方程:描述细胞比生长速率与限制性基质浓度的关系

$$\mu = \frac{\mu_{max}S}{K_s + S}$$

S--限制性基质浓度 K。半饱和常数

Monod 方程的基本假设:

- 细胞为均衡式生长,细胞浓度是描述细胞生长的唯一变量
- 培养基中只有一种限制性基质,其他组分过量且不影响细胞生长
- 细胞生长为简单的单一反应,细胞得率为一常数



桑

$$\mu = rac{\mu_{\mathsf{max}} \mathsf{S}}{\mathsf{K_s} + \mathsf{S}}$$

当
$$K_s = S$$
, 有 $\mu = \frac{1}{2}\mu_{max}$
当 $K_s \gg S$, 有 $K_s + S \approx K_s$ \therefore $\mu \approx \frac{S}{K_s}\mu_{max}$
当 $K_s \ll S$, 有 $K_s + S \approx S$ \therefore $\mu \approx \mu_{max}$

$$\mu = rac{\mu_{ ext{max}} ext{S}}{ ext{K}_{ ext{s}} + ext{S}}$$
 $ext{r}_{ ext{x}} = rac{ ext{dX}}{ ext{dt}} = rac{1}{ ext{X}} rac{ ext{dX}}{ ext{dt}} \cdot ext{X} = \mu \cdot ext{X}$
$$ext{r}_{ ext{x}} = rac{\mu_{ ext{max}} ext{S}}{ ext{K}_{ ext{s}} + ext{S}} \cdot ext{X}$$

$$ext{当S} \ll ext{K}_{ ext{s}} ext{bl}, \ ext{f}: \qquad ext{r}_{ ext{x}} = rac{ ext{S}}{ ext{K}_{ ext{s}}} \cdot ext{X} \cdot \mu_{ ext{max}}$$

$$ext{3S} \gg ext{K}_{ ext{s}} ext{bl}, \ ext{f}: \qquad ext{r}_{ ext{x}} = ext{X} \cdot \mu_{ ext{max}}$$

实验测定 μ_{max} 和 K_s : 双倒数作图.

$$\mu = \frac{\mu_{\mathsf{max}} \mathsf{S}}{\mathsf{K_s} + \mathsf{S}} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{\mu} = \frac{\mathsf{K_s}}{\mu_{\mathsf{max}}} \cdot \frac{1}{\mathsf{S}} + \frac{1}{\mu_{\mathsf{max}}}$$

测定不同 S 对应的 μ ,以 $\frac{1}{S} \sim \frac{1}{\mu}$ 作图,回归曲线呈线性

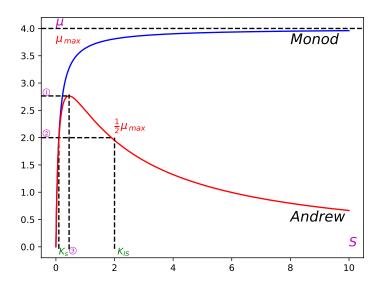
有抑制的细胞生长:

基质抑制动力学,最常用的是 Andrew 模型

$$\mu = \frac{\mu_{max}S}{K_s + S + S^2/K_{IS}}$$

其中, K_{IS} - - 基质抑制常数.

$$\textcircled{1} \ \mu = \frac{\mu_{\text{max}}}{1 + 2 \sqrt{\mathsf{K}_{\text{S}}/\mathsf{K}_{\text{IS}}}} \quad \textcircled{2} \ \mu = \frac{\mathsf{S}}{\mathsf{K}_{\text{s}}} \cdot \mu_{\text{max}} \quad \textcircled{3} \ \mathsf{S} = \sqrt{\mathsf{K}_{\text{s}}\mathsf{K}_{\text{IS}}}$$



桑庆

根据上图可估计 Andrew 模型的参数值.

当基质浓度为 $\sqrt{K_sK_{lS}}$ 时,细胞生长速率达到最大值

$$\frac{\mu_{\mathsf{max}}}{1 + 2\sqrt{\mathsf{K_s}/\mathsf{K_{\mathsf{IS}}}}}$$

当 $S \gg K_s$ 时,可由下式确定 K_{IS} :

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{\text{max}}} + \frac{\mathsf{S}}{\mu_{\text{max}} \mathsf{K}_{\text{IS}}}$$

产物抑制动力学:有时细胞的一些代谢产物会影响细胞生长、称产物抑制。

产物抑制分为线性下降式、指数下降式和分段下降式.

基质的消耗: 底物/基质用于合成新细胞物质、胞外产物及供能. 氧作为最终电子受体,最终生成水并释放 → 氧随基质的消耗而消耗.

基质的消耗速率与比消耗速率/消耗比速率:基质的消耗速率可通过细胞得率系数与细胞生长速率相关联.

单位体积培养液中的 S 的消耗速率 r_s 可用下式表示:

$$Y_{x/s} = \frac{\Delta X}{\Delta S} = \frac{r_x \cdot \Delta t}{r_s \cdot \Delta t} = \frac{\frac{1}{X} r_x}{\frac{1}{X} r_s} = \frac{\mu}{Q_s}$$

$$\mathbf{Q_s} = rac{\mu}{\mathbf{Y_{x/s}}} = rac{\mathbf{1}}{\mathbf{Y_{x/s}}} \cdot rac{\mu_{\mathsf{max}} \mathbf{S}}{\mathsf{K_s} + \mathbf{S}}$$

若定义基质最大消耗比速率: $Q_{s,max} = \frac{\mu_{max}}{Y_{s/s}}$,则

$$\mathbf{Q_s} = rac{\mu}{\mathbf{Y_{x/s}}} = rac{\mathbf{1}}{\mathbf{Y_{x/s}}} \cdot rac{\mu_{\mathsf{max}} \mathsf{S}}{\mathsf{K_s} + \mathsf{S}}$$

基质消耗动力学:分批培养时,培养液中基质的减少是由于细胞和产物的生成,如果限制性基质是碳源,消耗掉的碳源中一部分形成细胞物质,一部分形成产物,一部分供细胞维持生命活动之用.基质消耗速率物料衡算可表示为:

$$\textbf{r}_{s} = \frac{1}{\textbf{Y}_{G}}\textbf{r}_{x} + \textbf{mX} + \frac{1}{\textbf{Y}_{P}}\textbf{r}_{p}$$

 Y_G : 细胞得率系数(对用于生长的基质) m: 维持系数

 Y_n : 产物得率系数(对用于产物的基质) m: 维持系数

产物的生成: 根据产物生成速率与细胞生长速率之间的关系,

Gaden 将代谢产物生成的动力学模型分为三种类型:

- 类型 I: 相关模型 $\mathbf{r_p} = \mathbf{Y_{p/x}r_x} = \mathbf{Y_{p/x}\mu X}$ $\mathbf{Q_p} = \mathbf{Y_{p/x}\mu}$
- 类型 II: 部分相关模型 $\mathbf{r_p} = \alpha \mathbf{r_x} + \beta \mathbf{X}$ $\mathbf{Q_p} = \alpha \mu + \beta$
- 类型 III: 非相关模型 $\mathbf{r_p} = \beta \mathbf{X} \mathbf{Q_p} = \beta$

5.3 微生物连续培养及动力学

一、单级恒化器: 仅一个反应器/发酵罐, 培养过程中无细

胞加入, 有基质加入和发酵液流出. 反应器容积恒定.

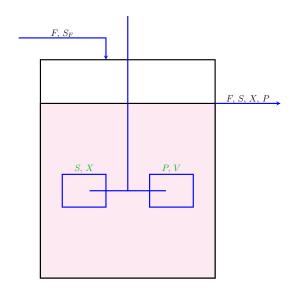
菌体、限制性底物、产物的物料平衡/衡算式:

菌体:
$$V \frac{dX}{dt} = FX_F - FX + \mu XV$$

限制性底物/基质:
$$V \frac{dS}{dt} = FS_F - FS - \frac{\mu XV}{Y_{x/s}}$$

产物:
$$V \frac{dP}{dt} = FP_F - FP + Q_p XV$$

5.3 微生物连续培养及动力学



5.3 微生物连续培养及动力学

:: 发酵罐/反应器容积恒定, 因此有

菌体:
$$\frac{dX}{dt} = F/V \cdot X_F - F/V \cdot X + \mu X$$

限制性底物/基质:
$$\frac{dS}{dt} = F/V \cdot S_F - F/V \cdot S - \frac{\mu X}{Y_{x/s}}$$

产物:
$$\frac{dP}{dt} = F/V \cdot P_F - F/V \cdot P + Q_p X$$

和产物,即 $X_F = 0$ $X_P = 0$,进一步整理:

菌体:
$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D) \cdot X$$

限制性底物/基质:
$$\frac{dS}{dt} = D \cdot S_F - D \cdot S - \frac{\mu X}{Y_{x/s}}$$

产物:
$$\frac{dP}{dt} = Q_p X - D \cdot P$$

稳态时假设 (即恒化培养):
$$\frac{dX}{dt} = 0$$
 $\frac{dS}{dt} = 0$ $\frac{dP}{dt} = 0$ \therefore

菌体:
$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D) \cdot X \rightarrow \mu = D$$

基质:
$$\frac{dS}{dt} = D \cdot S_F - D \cdot S - \frac{\mu X}{Y_{x/s}} \rightarrow S_F - S = \frac{X}{Y_{x/s}}$$

产物:
$$\frac{dP}{dt} = Q_p X - D \cdot P \rightarrow P = \frac{Q_p}{D} \cdot X$$

用 **D** 代替 μ , 则 Monod 方程可整理如下:

$$\mu = \frac{\mu_{\text{max}} \, \textbf{S}}{\textbf{K}_{\text{s}} + \textbf{S}} \rightarrow \textbf{D} = \frac{\mu_{\text{max}} \, \textbf{S}}{\textbf{K}_{\text{s}} + \textbf{S}} \rightarrow \textbf{S} = \frac{\textbf{K}_{\text{s}} \, \textbf{D}}{\mu_{\text{max}} - \textbf{D}}$$

该式即为基质浓度与稀释率之间的关系. 若 D↑, 则 S↑, D 改

变前后为两个稳态, 即 D 由 $D_1 \rightarrow D_2$, 由一个稳态 \rightarrow 另一稳

态,细胞浓度分别为 S_1 和 S_2 . 若 $D_1 > D_2 \rightarrow S_1 > S_2$

将基质浓度与稀释率之间的关系式代入下式即导出细胞浓度 X

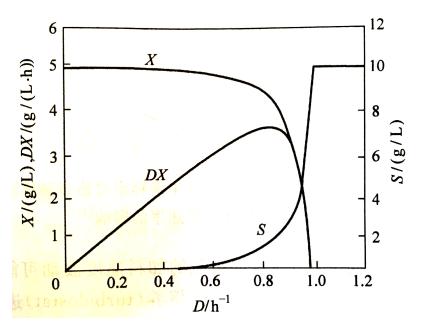
与稀释率 D 之间的关系式:

$$\mathbf{S_F} - \mathbf{S} = \frac{\mathbf{X}}{\mathbf{Y_{x/s}}} \rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{Y_{x/s}} \cdot \left(\mathbf{S_F} - \frac{\mathbf{K_s} \, \mathbf{D}}{\mu_{\text{max}} - \mathbf{D}} \right)$$

由上式可以看出: 若 **D**↑,则 **X**↓, **D** 改变前后为两个稳态,即

D 由 $D_1 \rightarrow D_2$,由一个稳态 \rightarrow 另一稳态,细胞浓度分别为

 $\textbf{X}_1 \ \textbf{11} \ \textbf{X}_2. \ \ \textbf{22} \ \ \textbf{22} \rightarrow \textbf{22} \rightarrow \textbf{22} \rightarrow \textbf{22}$



庆

在连续培养中,稀释率存在一个临界值,超过该临界值,细胞被"冲出"或"洗法",使培养无法进行,即临界稀释率(\mathbf{D}_{c}). 临界稀释率取决于微生物生长动力学特征以及限制性基质浓度,可通过下式计算临界稀释率:

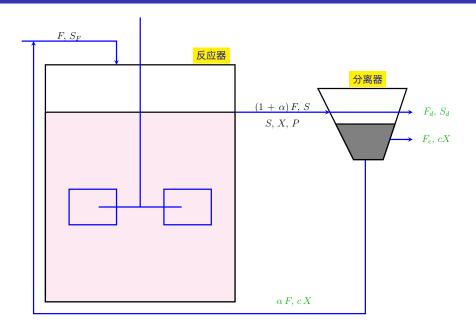
$$\mathbf{D_c} = rac{\mu_{\mathsf{max}} \mathbf{S_F}}{\mathbf{K_s} + \mathbf{S_F}}$$

二、部分菌体再循环的单线恒化器: 通过沉降、离心或

过滤等方法浓缩流出液菌体,再将菌体送回反应器循环利用.

$$ag{fix}$$
 生长 流出 $ag{dX}$ 菌体物料衡算: $extbf{V} rac{dX}{dt} = lpha extbf{FcX} + \mu extbf{XV} - (extbf{1} + lpha) extbf{FX}$

式中, α --回流比; c --浓缩倍数, 且流入细胞 $X_0=0$



庆

达到稳态时,假设: (1) dX/dt、dS/dt、dP/dt 均为零;(2) 没有细胞死亡,即 $\alpha=0$;(3) 发酵罐内各向同质(完全混匀).

$$egin{aligned} \mathbf{V} rac{\mathbf{dX}}{\mathbf{dt}} &= lpha \, \mathbf{F} \, \mathbf{c} \, \mathbf{X} + \mu \, \mathbf{X} \, \mathbf{V} - (\mathbf{1} + lpha) \, \mathbf{F} \, \mathbf{X}
ightarrow \ & \quad lpha \, \mathbf{c} \, \mathbf{F} / \mathbf{V} + \mu - (\mathbf{1} + lpha) \, \mathbf{F} / \mathbf{V} = \mathbf{0} \quad \because \, \hat{\mathbf{z}} \, \hat{\mathbf{X}} \, \hat{\mathbf{K}} \, \hat{\mathbf{X}} \, \hat{\mathbf{P}} \, \mathbf{D} = \mathbf{F} / \mathbf{V} \, \rightarrow \end{aligned}$$

$$\alpha$$
 CF/V + μ - (1 + α)F/V = 0 :正义佈科 α D = F/V \rightarrow

$$\mu = \alpha \mathbf{c} \mathbf{D} - (\mathbf{1} + \alpha) \mathbf{D}$$
 \square : $\mu = \mathbf{D} (\mathbf{1} + \alpha - \alpha \mathbf{c})$

式中,由于流出的菌体多于回流菌体,故 $1 + \alpha - \alpha c > 0$

又由于
$$0 < \alpha < 1$$
、 $c > 1$ 、, $\therefore 1 + \alpha - \alpha c < 1 \rightarrow 0 < \mu < D$

细胞生长遵循 Monod 方程, 因此可导出稳态时限制性底物浓度

$$\mu = \frac{\mu_{\text{max}} \, \mathbf{S}}{\mathbf{K_s} + \mathbf{S}} \quad \rightarrow \quad \mathbf{S} = \frac{\mathbf{K_s} \mu}{\mu_{\text{max}} - \mu} = \frac{\mathbf{K_s} \mathbf{D} (\mathbf{1} + \alpha - \alpha \mathbf{c})}{\mu_{\text{max}} - \mathbf{D} (\mathbf{1} + \alpha - \alpha \mathbf{c})}$$

代入基质衡算式:
$$V \frac{dS}{dt} = FS_F + \alpha FS - \frac{\mu XV}{Y_{x/s}} - (1 + \alpha)FS$$

稳态时,整理为:
$$DS_F = \frac{\mu X}{Y_{x/s}} + DS$$
, $:: \mu = D(1 + \alpha - \alpha c)$, $::$

$$\mathbf{X} = \frac{\mathbf{Y}_{\mathbf{x}/\mathbf{s}}}{\mathbf{1} + \alpha - \alpha \mathbf{c}} [\mathbf{S}_{\mathbf{F}} - \mathbf{S}] = \frac{\mathbf{Y}_{\mathbf{x}/\mathbf{s}}}{\mathbf{1} + \alpha - \alpha \mathbf{c}} \bigg[\mathbf{S}_{\mathbf{F}} - \frac{\mathbf{K}_{\mathbf{s}} \mathbf{D} (\mathbf{1} + \alpha - \alpha \mathbf{c})}{\mu_{\text{max}} - \mathbf{D} (\mathbf{1} + \alpha - \alpha \mathbf{c})} \bigg]$$

部分菌体再循环的单级恒化器稳态临界稀释率:

$$\textbf{D}_{\textbf{c}} = \frac{\mu_{\text{max}}\textbf{S}_{\textbf{F}}}{\textbf{K}_{\text{s}} + \textbf{S}_{\textbf{F}}} \cdot \frac{1}{1 + \alpha - \alpha \textbf{c}} > \frac{\mu_{\text{max}}\textbf{S}_{\textbf{F}}}{\textbf{K}_{\text{s}} + \textbf{S}_{\textbf{F}}}$$

对于部分菌体回收利用的单级恒化器,稳态下菌体比生长速

率<mark>小于</mark>稀释率,临界稀释率比不进行菌体回流时<mark>高</mark>.

菌体回收利用相当于不断对反应器接种,结果是增大了反应器中的菌体浓度,增加了底物的利用程度,提高了反应器的效率.

三、多级连续培养:将多个搅拌罐反应器串联起来,前一级反应器的出料作为后一级反应器的进料,即成多级连续培养系统.

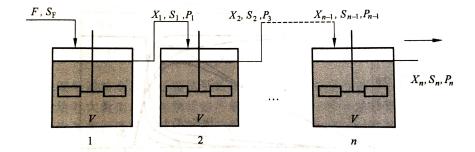
将多个反应器串联起来,整个系统相当于一个活塞流式反应器.

实际操作中可以在第二级以后的各反应器中加入新鲜培养基.

如果各级反应器中的培养液体积均为 V, 中间不添加新培养基,

各级进出料流速均为 F,则可写出第 n级反应器的物料平衡式:

菌体:
$$V \frac{dX_n}{dt} = FX_{n-1} + \mu_n X_n V - FX_n$$
 限制性基质: $V \frac{dS_n}{dt} = FS_{n-1} - \frac{\mu_n X_n V}{Y_{x/s}} - FS_n$ 产物: $V \frac{dP_n}{dt} = FP_{n-1} + Q_{p_n} X_n V - FP_n$



第一级反应器: $\mu = \mathbf{D}$, 从第二级开始, $\mu < \mathbf{D}$.

基质浓度逐级降低 \rightarrow 比生长速率逐级下降: $\mu_n < \mu_{n-1}$.

D_c 值不变, 基质利用和菌体生长都比单级培养提高.

四、连续培养的应用:

1. 生产菌体: 连续培养 vs. 分批培养

分批发酵时间:

$$\mathbf{t_B} = \mathbf{t_{Lag}} + rac{1}{\mu_{ extsf{max}}} extsf{ln} \ rac{\mathbf{X_0} + \mathbf{Y_{x/s}} \mathbf{S_F}}{\mathbf{X_0}} + \mathbf{t_R} + \mathbf{t_p}$$

分批培养平均生产率为:

$$\mathbf{P_B} = \frac{\mathbf{Y_{x/s}S_F}}{\frac{1}{\mu_{\text{max}}} \ln \frac{\mathbf{X_0 + Y_{x/s}S_F}}{\mathbf{X_0}} + \mathbf{t_{Lag} + t_R + t_p}}$$

连续培养最大菌体生产速率 $(DX)_{max}$ (假定 $K_s \ll S_F$):

$$(\mathbf{D}\mathbf{X})_{\max} = \mu_{\max}\mathbf{Y}_{\mathbf{x}/\mathbf{s}} \left(\sqrt{\mathbf{K}_\mathbf{s} + \mathbf{S}_\mathbf{F}} - \sqrt{\mathbf{K}_\mathbf{s}}\right)^2 = \mu_{\max}\mathbf{Y}_{\mathbf{x}/\mathbf{s}}\mathbf{S}_\mathbf{F}$$

若在最大比生长速率下连续培养,并假定 $K_s \ll S_F$,将上式与分批培养生产率相比得:

$$rac{(\mathsf{DX})_{\mathsf{max}}}{\mathsf{P_B}} = \mathsf{In} \; rac{\mathsf{X_0} + \mathsf{Y_{x/s}} \mathsf{S_F}}{\mathsf{X_0}} + \mu_{\mathsf{max}} (\mathsf{t_{Lag}} + \mathsf{t_R} + \mathsf{t_p})$$

连续培养生产率高于分批培养生产率,且 μ_{max} 越大,延迟期和辅助生产时间越长,其优越性越明显.

2. 生产次生代谢物质:

工业上较少采用连续培养生产代谢物质.

Brown 等采用二级连续培养重组大肠杆菌连续培养生产 α_2 干扰素,其中第一级用于菌体生长和干扰素合成,第二级加入氨苄青霉素(氨苄西林)促使菌体裂解释放干扰素.

3. 研究发酵动力学:

Monod 方程 \to 双例数作图 \to 连续培养稳态时, $\mu = \mathbf{D} \to \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{D}} \mathbf{vs} \cdot \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{S}}$ 作图 \to Y 轴截距为 $\frac{\mathbf{1}}{\mu_{\max}}$, X 轴截距为 $-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{K_s}}$

稳态: D	稳态:S	1/D	1/S
D_1	S_1	$1/D_1$	1/S ₁
D_2	S_2	1/D ₂	1/S ₂
D_n	S_n	1/D _n	1/S _n

庆

- 4. 研究细胞生理特性: 改进发酵工艺
- $D \rightarrow \mu$ ($D < D_c$) 且 $X \setminus S \setminus P$ 可测 \rightarrow 代谢调节/控制
- 5. 改进培养基:

连续培养、稳态 → 固定 D 试验不同培养基 → 根据限制性基

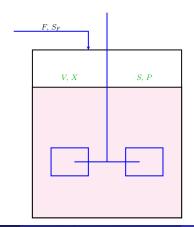
质 S 残留情况判断培养基优劣 → 改进发酵工艺

- 6. 筛选和富集菌种: μ_{max} 高者保存, μ_{max} 低者被淘汰.
- 7. 研究微生物遗传稳定性: 连续培养 → 遗传稳定的代数

补料分批培养: 介于分批培养和连续培养之间的培养方式,

又称流加培养. 操作方式有: 间歇添加、连续添加.

一、恒速流加:以恒定流速加料液,是最简单的补料操方式.



假设:理想混合状态,发酵液中仅一种限制性基质 $\rightarrow \mathbf{Y}_{\mathbf{x}/\mathbf{s}}$ 恒定

菌体:
$$\frac{\mathbf{d}(\mathbf{VX})}{\mathbf{dt}} = \mu \mathbf{XV}$$

限制性基质:
$$\frac{\mathsf{d}(\mathsf{VS})}{\mathsf{d}t} = \mathsf{FS}_\mathsf{F} - \frac{1}{\mathsf{Y}_{\mathsf{x/s}}} \frac{\mathsf{d}(\mathsf{VX})}{\mathsf{d}t} = \mathsf{FS}_\mathsf{F} - \frac{\mu \mathsf{VX}}{\mathsf{Y}_{\mathsf{x/s}}}$$

产物:
$$\frac{\mathsf{d}(\mathsf{VP})}{\mathsf{dt}} = \mathsf{O}_{\mathsf{p}}\mathsf{VX}$$

发酵液体积:
$$\frac{dV}{dt} = F$$

培养过程中,发酵液体积 V 和菌体浓度 X 均随时间而变化,因此有下式全微分:

$$\frac{d(VX)}{dt} = V\frac{dX}{dt} + X\frac{dV}{dt} \quad : \quad \frac{d(VX)}{dt} = \mu VX \stackrel{\square}{=} \frac{dV}{dt} = F$$

$$\mu VX = V\frac{dX}{dt} + XF \quad \rightarrow \quad \frac{dX}{dt} = \mu X + \frac{F}{V}X = (\mu - D)X$$

限制性基质整理得:

$$\begin{split} \frac{d(VS)}{dt} &= V \frac{dS}{dt} + S \frac{dV}{dt} \quad \because \quad \frac{d(VS)}{dt} = FS_F - \frac{\mu VX}{Y_{x/s}} \stackrel{}{=} \frac{dV}{dt} = F \\ FS_F &- \frac{\mu VX}{Y_{x/s}} = V \frac{dS}{dt} + SF \quad \rightarrow \quad \frac{dS}{dt} = D(S_F - S) - \frac{\mu X}{Y_{x/s}} \end{split}$$

限制性基质整理得:

$$\begin{split} \frac{d(VP)}{dt} &= V \frac{dP}{dt} + P \frac{dV}{dt} \quad \because \quad \frac{d(VP)}{dt} = Q_p V X \, \underline{\boxplus} \, \frac{dV}{dt} = F \\ Q_p V X &= V \frac{dP}{dt} + PF \quad \rightarrow \quad \frac{dP}{dt} = Q_p X - DP \end{split}$$

当限制性基质浓度相对 **K**_s 很大时,发酵液中的菌体总量随时间指数增加,进入拟稳态后则随时间线性增加,即

$$\mathbf{XV} = \mathbf{X_0V_0} + \mathbf{FS_FY_{x/s}t}$$

其中,拟稳态时菌体体积为 X_0 ,发酵液体积为 V_0 .

自流加开始 t 时刻时发酵液体积满足: $V = V_0 + Ft$

稀释率为:
$$\mathbf{D} = \frac{\mathbf{F}}{\mathbf{V_0} + \mathbf{Ft}}$$

稀释率随时间变化:
$$\frac{dD}{dt} = -\frac{F^2}{(\textbf{V_0} + \textbf{Ft})^2}$$

如果 V_0 较小,流加时间很长, $V_0 \ll Ft$ 且 $\mu = D$,则拟稳态的比生长速率变化率为:

$$rac{ extsf{dD}}{ extsf{dt}} = -rac{ extsf{F}^2}{(extsf{V}_0 + extsf{F} extsf{t})^2} \quad
ightarrow \quad rac{ extsf{d} \mu}{ extsf{dt}} = -rac{ extsf{1}}{ extsf{t}^2}$$

拟稳态时,底物浓度较低,但不等于零:

$$\mu = \frac{\mu_{\max} \mathbf{S}}{\mathbf{K_s} + \mathbf{S}} \, \boldsymbol{\Xi} \, \mu = \frac{\mathbf{F}}{\mathbf{V}} = \mathbf{D} \quad \rightarrow \quad \mathbf{S} = \frac{\mathbf{K_s} \mathbf{F} / \mathbf{V}}{\mu_{\max} - \mathbf{F} / \mathbf{V}}$$

补料分批培养时,如果限制性底物是能源,则 $\mathbf{Y}_{x/s}$ 随比生长速率而变化,生成产物所消耗的限制性底物时,限制性底物的物料衡算式应改为:

$$\frac{\text{d}(\text{VS})}{\text{d}t} = \text{FS}_{\text{F}} - \frac{1}{\text{Y}_{\text{G}}} \frac{\text{d}(\text{VX})}{\text{d}t} - \text{mVX}$$

拟稳态时,d(VS)/dt = 0, $\frac{d(VX)}{dt} = \mu VX$ ∴

$$\mathsf{FS}_\mathsf{F} = rac{1}{\mathsf{Y}_\mathsf{G}} rac{\mathsf{d}(\mathsf{VX})}{\mathsf{dt}} + \mathsf{mVX} \quad \leftrightarrow \quad \mathsf{DS}_\mathsf{F} = rac{1}{\mathsf{Y}_\mathsf{G}} \mu \mathsf{X} + \mathsf{mX}$$

若在时间 t_T 菌体总量由指数增长转变为线性增长,这时的菌体浓度和发酵液体积分别为 X_T 和 V_T ,将上式积分得

$$\mathbf{VX} = \frac{\mathbf{FS_F}}{\mathbf{m}} - \left(\frac{\mathbf{FS_F}}{\mathbf{m}} - \mathbf{V_TX_T}\right) \mathbf{exp}\left[-\mathbf{mY_G}(\mathbf{t} - \mathbf{t_T})\right]$$

当培养时间足够长或 $\frac{FS_F}{m} = X_T V_T$ 时,菌体总量达到最大 $(VX)_{max}$,这时加入能源的消耗全用于维持:

$$(\text{VX})_{\text{max}} = \frac{\text{FS}_{\text{F}}}{\text{m}}$$

若比生产速率 Q_P 恒定不变,则 $\frac{dP}{dt}=Q_PX-DP$ 积分,并代 入 $V=V_0+Ft$,得到

$$\text{PV} = \text{P}_0 \text{V}_0 + \text{Q}_\text{P} \text{X}_\text{max} \Big(\text{V}_0 + \frac{\text{Ft}}{2} \Big) t$$

$$\because \mathbf{X}_{\mathsf{max}} = \mathbf{Y}_{\mathsf{X}/\mathsf{S}} \mathbf{S}_{\mathsf{F}} \quad \therefore \ \mathsf{P} = \frac{\mathsf{P}_{\mathsf{0}} \mathsf{V}_{\mathsf{0}}}{\mathsf{V}} + \mathsf{Q}_{\mathsf{P}} \mathsf{Y}_{\mathsf{X}/\mathsf{S}} \mathsf{S}_{\mathsf{F}} \Big(\frac{\mathsf{V}_{\mathsf{0}}}{\mathsf{V}} + \frac{\mathsf{D} \mathsf{t}}{2} \Big) \mathsf{t}$$

若
$$Q_P$$
 不恒定,则 $P = rac{P_0V_0}{V} + rac{1}{V} \int_0^t Q_P(t) Y_{X/S} S_F \Big(rac{V_0}{V} + rac{Dt}{2}\Big) dt$

- 二、<mark>指数流加</mark>:如果采用指数流加,可以保持恒定的比生长 速率.
- 三、**限制性基质浓度线性增加**:在恒速流加中,使限制性基质浓度随时间线性增加.